Patent Abstracts of Ja

PUBLICATION NUMBER

03142860

PUBLICATION DATE

18-06-91

APPLICATION DATE

30-10-89

APPLICATION NUMBER

01279695

APPLICANT: HITACHI LTD;

INVENTOR: HAYASHIDA TETSUYA;

INT.CL.

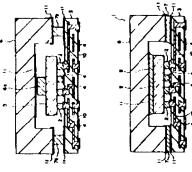
H01L 23/02

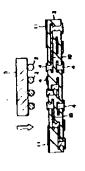
TITLE

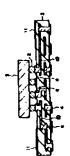
MANUFACTURE OF

SEMICONDUCTOR INTEGRATED

CIRCUIT DEVICE





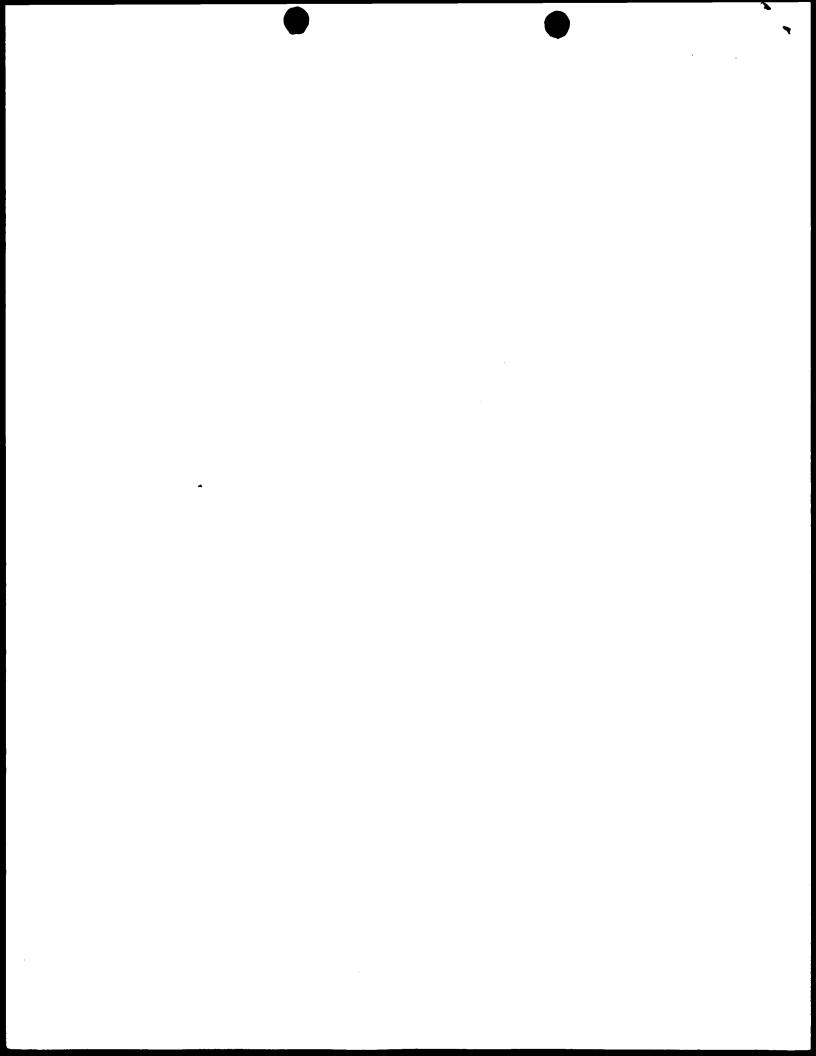


ABSTRACT :

PURPOSE: To improve the reliability in airtightness by reducing the contact areas between a package substrate and a cap and solder preforms, and reducing the contact areas between the cap and a semiconductor chip and a heat transmitting solder preform.

CONSTITUTION: Solder preforms 7a for sealing are mounted on the main surface of a package substrate 3. A heat transmitting solder preform 8a is mounted on the rear surface of a semiconductor chip 5. A cap 6 is mounted on the sealing solder preform 7a. The sealing solder preform 7a is molded in square, circular or elliptic shape so that the contact area with a package substrate 3 and the contact area with the cap 6 are as small as possible. It is necessary, however, that the solder preforms 7a should have the volume that can expand to the entire junction part. The heat transmitting solder preform 8a is molded so that the contact area with the cap 6 and the contact area with the semiconductor chip 5 are as small as possible. When the solder preforms 7a and 8a are heated and fused, the solder preforms 7a expands to the entire junction part between the package substrate 3 and the cap 6, and the heat transmitting solder preform 8a expands to the entire rear surface of the semiconductor chip 5. Thus, the airtight sealing step is completed.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio



19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-142860

(1) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)6月18日

H 01 L 23/02

C 7220-5F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全8頁)

公発明の名称 半導体集積回路装置の製造方法

②特 願 平1-279695

20出 願 平1(1989)10月30日

⑩発 明 者 佐 藤 俊 彦 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

⑩発 明 者 林 田 哲 哉 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 紅 書

- 1. 発明の名称
 - 半導体集積回路装置の製造方法
- 2. 特許請求の範囲
 - 1、半導体チップを実装したパッケージ基板の主 面とその上に載置したキャップとの接合部に針 止用の半田プリフォームを介装するとともに、 キャップと半導体チップとの隙間に伝熱用の半 田プリフォームを介養し、次いで前記封止用半 田プリフォームおよび伝熱用半田プリフォーム を同時に加熱、溶散することによって、半導体 チップの気密針止を行う工程を含む半導体集積 回路装置の製造方法であって、パッケージ基板 とキャップとの接合部に封止用の半田プリフォ ームを介護する際に、パッケージ基板およびキ ャップと封止用の半田プリフォームとの接触面 彼を小さくするとともに、キャップと半導体チ ップとの隙間に伝熱用の半田プリフォームを介 **妻する際に、キャップおよび半導体チップと伝 熟用の半田プリフォームとの接触面積を小さく**

することを特徴とする半導体集機回路装置の製造方法。

- 2. パッケージ基板とキャップとの接合部に対止 用の半田プリフォームを介養する際に、パッケージ基板およびキャップと対止用の半田プリフォームとを点接触させるとともに、キャップと 半導体チップとの歌間に伝熱用の半田プリフォームを介養する際に、キャップおよび半導体チップと っプと伝熱用の半田プリフォームとを点接触させることを特徴とする論求項1記載の半導体集 被回路装置の製造方法。

持開平3-142860 (2)

リフォームを介護する際に、約記キャップおよび半導体チップと伝熱用の半田プリフォームとの接触面膜を小さくすることを特徴とする半導体集積回路装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体集積回路装置の製造技術に関 し、特に気密封止 (ハーメチック・シール) 標査 を備えた半導体集積回路装置に適用して有効な技 術に関するものである。

〔従来の技術〕

第 5 図は、上記文献に記載されたチップキッり アの新聞構造を示している。このチップキャリア

上記チェブキャリアを観立てるには、まずチュブマウント装置を用いて半導体チェブをパッケージ基板の主面に正確に位置決めする。続いて、リフロー炉内でCCBパンプを加熱、溶験し、これをパッケージ基板の電框に固着させる。次に、パッケージ基板の主面にキャップを被せ、対止用半田を用いてこのキャップをパッケージ基板の主面にキャップを開いてこのキャップの下面に固着させるともに、伝熱用半田を用いてといるとともに、伝熱用半田を用いては、伝統の下面に固着させる。

パッケージ基板の主面にキャップを学出して、まずパッケージ基板の正を対しまれるに対して、まずのでは、カールを対して、カームを対して、カームを表して、カームを表して、カームを表して、カーンを表して、カージを表して、カージを表して、カージを表して、対して、対して、対して、対して、対して、カーンを表して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対しには、カーンを表して、対して、対して、対して、対しには、カーンを表して、対し、対しには、カーンを表して、対し、カーンを表して、対し、カーンを表して、対して、対し、カーンを表して、対し、カーンを表して、対し、カーンを表して、対し、カーンを表して、対し、カーンを表して、カージを表して、カーンを表して、対し、カーンを表して、対し、カーンを表して、カー

2 0 は、ムライトなどのセラミック材料からなる
パッケージ基板 2 1 の主面に形成された電極 2 2
上にCCBパンプ 2 3 を介して接続された半導体
チップ 2 4 をキャップ 2 5 で気密対止したパッケージ構造を備えている。キャップ 2 5 は、例えば 変化アルミニウム(A & N) からなり、対止用半田 2 6 を介してパッケージ基板 2 1 の主面に接合されている。

半導体チップ24の背面(上面)は、伝熱用半 田27を介してキャップ25の下面で接合さ伝熱の おり、半導体チップ21から発生した熱は散散で 半田27を経てキャップ25から外部であるは また、パッケージ基板21の下面にあれれれ たっぱを発生でキャップ25から外部であるためで たっぱを発でキャップ25から外部であるためで で、パッケージ基板21の下面で2000ででは、 が形成でいる。パッケージを仮21の内部配置では、例えばW(タングステン)から配置で は、例えばW(タングステン)から配置では 29が形成されている でパッケージ基板21の主面および下面 でパッケージ基板21の主面および下面で でパッケージ基板21の主面および下面で でパッケージ基板21の主面および下面で でパッケージ基板21の主面が電気

このように、チップキャリアは、パッケージ基板の主面にキャップを単田付けして半導体チップを気雷針止し、併せて半導体チップの背面をキャップの下面に平田付けするため、半田付けの良否がパッケージの気密信頼性や冷却効率を大きく左

右する。

〔発明が解決しようとする課題〕

本発明者は、前記チップキャリヤの組立て工程 を検討した結果、下記の問題点を見出した。

すなわち、パッケージ基板の主面にキャップを 半田付けする際には、前述したようにパッケージ 基板の主面に半田プリフォームを載せ、さらにそ の上にキャップを載せた状態で半田プリフォーム を溶散する。ところが、このとき半田プリフォー ムとパッケーグ基板との界面や、半田プリフォー ムとキャップとの界面に気泡が取り込まれ、これ がポイドの発生や半田の備れ不良を引き起こして チップキャリャの気密信頼性を低下させるという 問題がある。これは、半田ブリフォーム、パッケ - ジ基板、キャップのそれぞれの表面は完全には 平坦でないため、それらの界面に敬頼な隙間が生 じるからである。また同様の理由から、半田プリ フォームと半導体チップとの界面や、半田プリフ ォームとキャップとの界面にも気泡が取り込まれ るため、この気泡がポイドの発生や半田の濡れ不

良を引き起こしてパッケージの冷却効率を低下させるという問題がある。

本発明の目的は、半導体チップを実装したパッケージ基板の主面にキャップを単田付けして前記半導体チップを気密対止するとともに、前記半導体チップの背面を前記キャップの下面に半田付けしたパッケージ構造を備えた半導体集積回路装置において、その気密信頼性を向上させることのできる技術を提供することにある。

本発明の他の目的は、上記のパッケージ構造を 備えた半導体集積回路装置において、その冷却効 率を向上させることのできる技術を提供すること にある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明報書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

[課題を解決するための手段]

本職において開示される発明のうち、代表的な ものの概要を簡単に説明すれば、次のとおりであ る。

本職の一発明は、半導体チップを実装したパッ ケージ基板の主面とその上に載置したキャップと の接合部に封止用の半田プリフォームを介装する とともに、キャップと半導体チップとの隙間に伝 熱用の半田プリフォームを介装し、次いで前記封 止用半田プリフェームおよび伝熱用半田プリフォ ームを同時に加熱、溶散することによって、半導 休チップの気密封止を行う工程を含む半導体集積 四路装置の製造方法において、パッケージ基板と キャップとの接合部に封止用の半田プリフォーム を介養する際に、パッケージ基板およびキャップ と封止用の半田プリフォームとの接触面積を小さ くするとともに、キャップと半導体チップとの隙 間に伝魚用の半田プリフォームを介養する際に、 キャップおよび半導体チップと伝熱用の半丑プリ フォームとの接触面積を小さくするものである。

本職の他の発明は、半導体チップを実施したパッケージ基板の主面上にキャップを観覚するとともに、キャップと半導体チップとの隙間に伝熱用の半田プリフォームを介装し、前記伝熱用の半田

プリフォームを加熱、溶融してその一部をパッケージ 基板とキャップとの接合部に流入させることによって、半導体チップの気密對止を行う工程を含む半導体美酸回路装置の製造方法において、キャップと半導体チップとの隙間に伝熱用の半田プリフォームとの接触面機を小さくするものである。

(作用)

前記第一の発明によれば、パッケー、主要を対しています。 は用の半田ブリフォームとの界面面に取れて、なり込まった。 引き起こされるポイドの発生や気にはれれれてが は減される結果、パッケージの気器にはがます。 する。また、キャップと伝熱用の半田プリフォームとの界面になれるがよって、 ないまないますが、半導体チップと伝熱用の単田プリフォームとの界面になって、 フォームとの。この気泡によってが低減される結果、 イドの発生や半田の濡れ不良が低減される結果、 パッケージの冷却効率が向上する。

前記第二の発明によれば、ペッケージ基板とキャッとの接合郎に対止用の専田プリフォーを介護したがより、ボイリの発生部に対しないことにより、ボイリの発生部に領域を引き起こす気を引き起こすが、カージを展開して、バッケージを展開して、アッケージを表現して、アッチを表現を表現して、アッチを表現して、アッチを表現して、アッチを表現して、アッチを表現して、アッチを表現して、アッチを表現を表現して、アッチを表現して、アッチを表現を表現であればないでは、アッチを表現を表現を表現を表現であればないであればないであればないであればないであります。

〔実施例1]

第3回は、本実施例1の製造方法により得られるチェップキャリヤ1の新面構造を示している。このチップキャリヤ1は、CCBパンプ2を介してパッケージ基板3の電極4上にフェイスダウン・ポンディングした半導体チップ5をキャップ6で気密針止したパッケージ構造を備えている。

上記キャップ6は、対止用率由7を介してバッ

主として封止用半田 7 や伝熱房半田 8 の腐れ性を 良好にするために形成される。

なお、パッケージ基板 3 は、ムライトなどのをラミック材料で構成されており、キャップ 6 はれて 例えば 2 重量 %程度 いる。 C C B パンプ 2 は、例えば 2 重量 %程度 の S n を含有する P b / S n 合金 (融点 = 3 2 0 ~ 7 9 は、例えば 3 0 重量 %程度の S n を含有度) で構成されており、C C B パンプ P b / S n 合金 (融点 = 2 5 0 ~ 2 6 0 で程度) 中間 成されている。 対止用 半田 7 および 6 声 P とが 6 が 7 の 8 は、例えば 1 0 重量 %程度の S n を含有する P も/ S n 合金 (融点 = 2 9 0 ~ 3 0 0 で程度) で構成されている。

次に、本実施例1による上記チップキャリヤ! の気密封止方法を第1回(4)~第1回位により説明する。

まず、第1関例に示すように、半導体チェブ 5 の主面に形成されたCCBパンプ 2 をパッケージ 基板 3 の電極 4 上に位置決めする。そして、第1

キャップ 6 とパッケージ 基板 3 との接合部におけるパッケージ 基板 3 およびキャップ 6 のそれぞれの表面には、例えばTi/Ni/Auからなな液合金属膜で構成された半田メタライズ層 1 1 が必要に応じて形成される。また、キャップ 6 の下面にも上記半田メタライズ層 1 1 は、形成される。これらの半田メタライズ層 1 1 は、

図はに示すように、このパッケージ基板3をリフロー炉(図示せず)に機送し、不活性ガスの雰囲気中でCCBパンプ2を加熱、溶散してこれを電極4に図着する。

次に、第1図(のに示すように、封止用の半田プ リフォーム~aをパッケージ基板3の主面に載置 するとともに、伝熱用の半田プリフォーム8aを 半導体チップ5の背面に装置し、さらに封止用の 半田プリフォーム7aの上にキャップ6を載置す る。封止用の半田プリフォーム7aは、パッケー ジ基板3との接触面積、およびキャップ6との接 触面複ができるだけ小さくなるように成形してお く。ただし、半田プリフォーム7aは、溶散後に パッケージ基板3とキャップ6との接合部全体に 広がる程度の体積を備えている必要がある。また、 伝熱用の半田プリフォーム8aは、キャップ8と の接触面積、および半導体チップ5との接触面積 ができるだけ小さくなるように成形しておく。こ の場合も、米田ブリフォーム70は、溶験後に半 導体チップ5の背面全体に広がる程度の体積を備

えている必要がある。

· • , •

封止用の半田プリフォーム? a および 伝熱用の 半田プリフォーム 8 a のそれぞれの断面形状は、 前記第1 図(C)に示すような四角形に関られるもの ではない。例えば第2 図に示すように、 半田プリフォーム? わ特円形にすることにより、 半田プリフォーム? a はパッケージ基板 3 やキャップ 6 と点接触する ことになり、 半田プリフォーム 8 a はキャップ 6 や半導体チップ 5 と点接触することになるため、 いずれの場合も接触面被が最小となる。

最後に、この状態でパッケージ基板 3 をリフロー炉に搬送し、不活性ガスの雰囲気中で半田プリフォーム 7 a 、 8 a を加熱、溶酸することにより、第 1 図似に示すように、半田プリフォーム 7 a がパッケージ基板 3 とキャップ 6 との接合部全体に広がると同時に、伝熱用の半田プリフォーム 8 a が半導体チップ 5 の背面全体に広がり、チップキャリヤ1 の気密封止工理が完了する。

以上のように、パッケージ基板3とギャップ6

ム8a内部のポイドの発生や半田プリフォーム8 aの濡れ不良が低減されるので、チップキャリヤ 1の冷却効率が向上する。

(実施例2)

本実施例2による前記チップキャリヤ1の気密 封止方法を集4図(a)、第4図(b)により説明する。

まず、前記実施例1と同様にして、半導体チャプ5の主面に形成されたCCBバンプ2をパッケージ基板3の電極4上に位置決めした後、このパッケージ基板3をリフロー炉に搬送し、不括性がスの雰囲気中でCCBバンプ2を加熱、熔酸してこれを電極4に固着する。

次に、第4図(1)に示すように、伝熱用の半田プリフォーム8aを半導体チップ5の背面に載置した後、この半田プリフォーム8aは、半導体チップ5との接触面積、およびキャップ3との接触面積ができるだけ小さくなるように成形しておく。また、本実施例2で使用する半田プリフォーム8aは、溶験後に半導体チップ5の骨面全

との接合部に封止用の半田ブリフォーム7aを介 装する際に、パッケージ基板3と半田ブリフォー ム7aとの接触面積を小さくする本実施例 1の組立て方法によれば、パッケージ基板3と半田ブリフォーム7aとの界面に取り込まれる気料 田ブリフォーム7aとの界面に取り込まれる気料 の数が少なくなり、この気泡によって引き起こされる半田ブリフォーム7a内部のボイドの発生や 半田ブリフォーム7aの濡れ不良が低減されるので、チップキャリャ1の気密信頼性が向上する。

また、キャップ6と半導体チップ5との隙間に 伝無用の半田ブリフォーム8 a を介装する際に、 キャップ6と半田ブリフォーム8 a との接触面破 および半導体チップ5と半田ブリフォーム8 a と の接触面積を小さくする本実施例1 の組立て方法 によれば、キャップ6 と半田ブリフォーム8 a と の界面や、半導体チップ5 と半田ブリフォーム8 a との界面に取り込まれる気泡の数が少なくなり、 この気泡によって引き起こされる半田ブリフォー

体に広がり、しかもその余剰分がパッケージ基板 3 とキャップ 6 との接合部に液入する程度の体積 を備えている。すなわち、半田プリフォーム 8 a は、封止用の半田プリフォームを兼ねており、封 止用半田 7 と伝熱用半田 8 とを合わせた体積を備 えている。

半田プリフォーム 8 a の断面形状は、前紀第4 図(a)に示すような四角形に関られるものではない。 すなわち、その断面形状を、例えば円形や楕円形 にすることにより、キャップ 6 や半導体チップ 5 との接触面積をさらに小さくすることができる。

次に、この状態でパッケージ基板 3 をリフロー炉に散送し、不活性ガスの雰囲気中で半田プリフォーム 8 a を加熱、溶散する。すると第 4 図 (2)に示すように、この半田プリフォーム 8 a が半導体チップ 5 の背面全体に広がり、さらにその余削分がパッケージ基板 3 とキャップ 6 との接合係に流入することにより、チップキャリヤ 1 の気密針止が行われる。

以上のように、キャップもと半導体チップ5と

の隙間に伝熱用の半田プリフォーム8aを介養す る際に、キャップ 6 と半田プリフォーム 8 a との 接触面積および半導体チップ5と半田プリフォー ム8 a との接触面積を小さくする本実施例2の框 立て方法によれば、前記実施例1の租立て方法と 同じく、半田プリフォーム8a内部のポイドの発 生や半田プリフォーム8aの濡れ不良が低減され るので、チップキャリヤーの冷却効率が向上する。 また、以上のように、パッケージ幕板3とキャ ップ 6 との接合部に封止用の半田プリフォーム 7 a を介装する庫に、パッケージ基板 3 と半田プリ フォーム?aとの接触面積およびキャップ6と半 田プリフォーム1aとの接触面積を小さくする本 実施例1の祖立て方法によれば、パッケージ基板 3と半田プリフォーム? aとの界面や、キャップ 6とギ田ブリフォーム? a との界面に取り込まれ る気息の数が少なくなり、この気泡によって引き 起こされる半田プリフォーム?a内部のポイドの 発生や半田プリフォーム「aの濡れ不良が低減さ れるので、チップキャリヤーの気密信頼性が向上

する。

また、パッケージ基板3とキャップ6との接合部に対止用の半田プリフォームを介装せず、伝熱用の半田プリフォーム8 aの余剛分をパッケージ基板3とキャップ6との接合部に流入させることによって、半導体チップ5の気密封止を行う本実施例2の観立て方法によれば、ポイドの発生や半田の満れ不良を引き起こす気泡が前記封止部に発生することはないので、パッケージの気密信頼性が向上する。

以上、本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、前記実施例1、2に限定されるものではなく、その要旨を走脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

伝熱用の単田プリフォームの余剰分をバッケージ基板とキャップとの接合部に流入させる前記実施例2の超立て方法においては、この半田プリフォームの一部がCCBバンプと接触してCCBバンプ同士が短幕する不良を防止するために、例え

は半導体チャブの周囲のパッケージ基板上に半田 流入防止用のダムなどを設けてもよい。

〔発明の効果〕

本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記の通りである。

(1)、半導体チャップを変更したパッケーの接合部に出出の上に観覧したキャップとの接合部に出中の上に観覧したキャップとともに出せると、のではないでは、田田プリフォームと熱用半年間ののとは対し、大田田プリスを発展して、大田田プリスを発展して、大田田プリスを発展して、大田田プリスを発展して、大田田プリスを発展して、大田田プリスを発展した。大田田プリスを発展した。大田田プリスを発展した。大田田プリスを発展した。大田田プリスを発展した。大田田プリスを発展した。大田田プリスを発展した。大田田プリスを発展した。大田田プリスを発展して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現した。大田田の東京の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田の関係を表現して、大田田のの関係を表現して、大田田ののでは、大田ののでは、大田のでは、大田ののでは、田ののでは、大田ののでは、本ののでは、大田ののでは、大田ののでは、大田ののでは、大田ののでは、田ののでは、大田ののでは、大田ののでは、大田ののでは、大田ののでは、本ののでは、大田ののでは、大田ののでは、大田

②、半導体チャブを実装したパッケージ基板の主 断上にキャップを観耀するとともに、キャップと 半導体チャブとの隙間に伝熱用の半田ブリフォームを加 熱、溶験してその一部をパッケージ基板とキャッ ブとの接合部に流入させることによって、半導体

特開平3-142860 (7)

チップの気密封止を行う工程を含む半導体集積回路装置の製造方法において、キャップと半導体チップとの隙間に伝熱用の半田ブリフォームを介装する際に、前記キャップおよび半導体チップと伝統用の半田ブリフォームとの接触面積を小さくする本発明の半導体集積回路装置の製造方法によれば、前記(1)と同様の効果を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図(a) 乃至第1 図(d) は、本発明の一実施例である半導体集積回路装置の製造方法を示す要都断面図、

第2回は、本発明の他の実施例である半導体集 棟回路装置の製造方法を示す契部新面図、

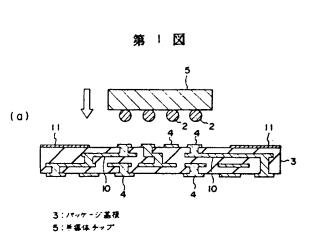
第3回は、本発明の製造方法により得られた半 導体集積回路装置の要部断面回、

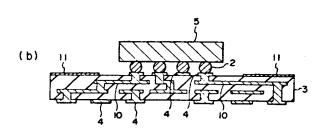
第4 図(a) 乃至第4 図(b) は、本発明のさらに他の 実施例である半導体集積回路装置の製造方法を示 す要都新面図、

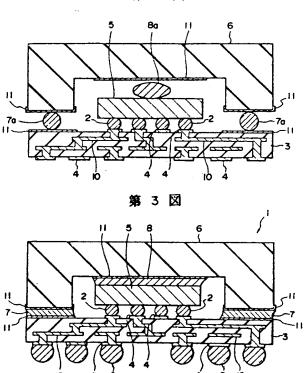
第5回は、従来の半導体集積回路装置を示す要 無断面開プネス 1. 20・・・チャブキャリヤ、2. 9. 23. 28・・・CCBバンブ、3. 21・・・パッケージ基板、4. 22・・・電極、5. 24・・・半導体チャブ、6. 25・・・キャップ、7. 26・・・対止用半田、8. 27・・・伝熱用半田、7 a. 8 a・・・半田ブリフォーム、10・・・内部配線、11・・・半田メタライズ圏。

代理人 弁理士 小 川 間









第 2 図

特開平3-142860(8)

